DERWENT-ACC-NO: 1991-242429

DERWENT-WEEK: 199133

## COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Over-writable magnetic field modulation magneto-optical disk, prodn. - comprises lamination of substrate, 1st protection film, magneto-optical recording film 2nd protection film, UV curing resin, etc.

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD[MATU]

PRIORITY-DATA: 1989JP-0296535 (November 15, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE

JP 3-157,837A July 5, 1991

APPLICATION-DATÁ:

 PUB-NO
 APPL-DESCRIPTOR
 APPL-NO
 APPL-DATE

 JP 03157837A
 N/A
 1989JP-0296535
 November 15, 1989

BASIC-ABSTRACT:

Magneto-optical disc prodn. comprises lamination of a substrate, 1st protection film (1PF), a magneto-optical recording film (MORF), 2nd protection film (2PF), an ultra violet ray (UV) curing resin film and a composite heat curing resin (HCR) film, which contains an abrasive (A), an antistatic agent (AS) and a lubricant (L) in order.

Pref. magneto-optical disc cartridge has a liner made of non-woven fabrics in a space between inside wall of the magneto-optical disc cartridge and a surface of magnetic head setting side.

ADVANTAGE - The disk has improved reliability at write and read. No re-adhesion of a dust which adhered with a head occurs. In an example, a magneto-optical disc was prepd. by lamination of a substrate, 80 nm thick 1PF (e.g. ZnS), 100 nm thick MORF of TbFeCo, 80 nm thick 2PF (e.g. ZnS), 5 microns thick UV curing resin film and 5 microns thick composite HCR film which was mixt. of 0.5 micron dia. alumina of A, L (stearic acid + normal-butyl-stearate) and C of AS. Coeffl. of dynamic friction between the composite HCR film and a slider of head was 0.3-0.5 by action of L in the film, information was write/read after floating of the head. A repeated CSS test for 1000 hours at 60 deg./NoV8 R.H. of the disc showed that no S/N rate was changed.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/1

TITLE-TERMS: WRITING MAGNETIC FIELD MODULATE MAGNETO OPTICAL DISC PRODUCE COMPRISE LAMINATE SUBSTRATE PROTECT FILM MAGNETO OPTICAL RECORD FILM PROTECT FILM ULTRAVIOLET CURE RESIN

DERWENT-CLASS: A85 L03 T03 W04

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-157837

@Int. Cl. 5 G 11 B 11/10 識別記号 庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)7月5日

1 B 11/10 A 9075-5D 23/03 Z 7436-5D

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全10頁)

60発明の名称 光磁気デイスク及び光磁気デイスクカートリッジ

②特 願 平1-296535

②出 顧 平1(1989)11月15日

6発 明 者 内 田 清 大阪府門真市大字門真100番地 松下電器産業株式会社内 の発 明 者 宮 蛇 転 夫 大阪府門真市大字門真100番地 松下電器産業株式会社内 の出 飯 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真100番地

四代 理 人 弁理士 栗野 重孝 外1名

日本 日本

- 1. 発明の名称
- 光磁気ディスク及び光磁気ディスクカートリッツ
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に第1保護処 光磁気配縁機 第 2保護袋を順次形成し、前配第2保護袋上に常外 確保化性樹脂酸を形成し、更に研解剤と静露機を 取る場合を含有する複合熱硬化性樹脂酸を順 次形成したことを物散とする光磁気ディスク。
- (2) 複合熱硬化性樹脂膜を複合無外線硬化性 樹脂膜としたことを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の光磁気ディスク。
- (3) 熱硬化性樹脂膜に混合する研磨剤として、 人1・0・散粒子、2 r 0 散粒子、SiO・散粒子を 用いたことを物数とする物許請求の範囲第1項記 数の光磁気ディスク。
- (4) 熱硬化性樹脂膜の表面に凹凸を形成したことを特徴とする特許情求の範囲第1項記憶の光磁気ディスク。

- (5)光磁気ディスクカートリッジ内壁と、磁気ヘッド設置側の表面との空間に、不識者で構成 ちれたライナーを備えたことを特徴とする光磁気 ディスクカートリッジ
- 3. 条明の詳細な説明

厳事上の利用分野

本発明はオーバーライト可能な世界変調方式の 光磁気記録模体の提体構成及び光磁気ディスクを 収納するカートリッジに関するものである。

従来の技術

近年 先磁気ディスクは高密度配録メディアと して注目され 一部商品化されている。

光磁気ディスクは半導体レーザなどの光を用い て記録再生を行う記録メディアである。

-2-

博権の再生は、カー効果やファラデー効果など の関係光学効果を利用する。

さて、記録方法には、前記レーザ光の照射及び 外部印加磁界のいずれを変闘するかにより、光変 数方式と磁界変闘方式がある。

筋紀光変異方式は外部印加磁界の向きを固定し レーザ光の強度変異を行う。 遊水 前去と書き込 みを同時に行うオーバーライトはできず、 清去モ ドと書き込みモードが必要であり、 情報の転送 遊飲が避いという課題がある。

前紀光製鋼方式のオーバーライトを行うために 概気を発動合を用いた 2 薄膜方式 (例えば特 間 時 3 2 - 1 7 5 9 4 8 ) や型数 エネルギーを 制算する方式 (例えばデー・ルーガー・リン・ 熱 鉄 の 型エネルギーの配を利用したテリピュウムド フィジックス レター、5 2 巻 (1 8)、2 5 1 5 3 7 貫 1 9 8 8 年 5 月 [ D. Ruser, 1 C. Suits, and C. - J. Lin : The rmo-magnetic direct overwrite in TbFe using the rmally induced domain wall energy gradient, Appl. Phys. Lett. 52 (18) 1, 2, p. 1537, May 1988] か考案されているが、前者は3KOeから5KOeという大きな外部印加世界が必要であり、先祖気ディスタドライブ製酸の小型化 低コスト化が固醇であるという課題を有している。また、後者はその制御性の困難さから、まだ実用化に至っていな

前配銀界変闘方式はレーザ光の強度を固定 に 外品印加銀界の向きを変置する方式である。 変質 は 上に外属印加銀界を発生する予配として、 研 組銀型・スク製産に用いられている評酷 型組収 ヘッドがある (例えば公開物許公報昭 0 3 - 2 2 9 8 4 3)。 組数ヘッドのコイルに減す電低を 最高し、外部印加銀界の変闘を行うことができる。 しかしながら、レーザ先により均略的に加働さ

れた光磁気配線層の磁化を反転する為に必要な磁 界は、磁気へッドの光傍にのみ発生しており、磁 気へッドと光磁気配線層の距離はできる限り近づ ける必要がある。

.2

拝動型磁気へァドは、気体関係作用を利用して 低炉上 (例えば数μm 以下) できるものである の構造を関係にするためにコンタクトスタート ストップ (以下CSSと略す) 方式が必須である 光磁気ディスクにおいてCSS方式を行うため

i、 光磁気ディスク静止時に、 ディスク面と磁気 ヘッド スライダー面が吸着しないこと

2、 光磁気ディスクの回転始動及び停止時の磁気 ヘッド 接触走行時に、磁気ヘッドが光磁気ディ

スタの光磁気 記録層を破壊しないこと、 3、超気へすドの厚上を妨げる直が必収気へっドの 3、カイダー面に付着しないこと が必要である。 上述した条件を帰たすために、最終上に、外形 の提展と、外では、第2を経験を下れたり 類2を提展と上に、外で性関密とアルミナの物 及び熱可塑性樹脂を配合し、かつ膜内に翻得剤を 含度した混合樹脂組成物を設けた光磁気ディスク が優富されている。(例えば公開等許公報昭 6.3 -229 6 4 3)

以下、図面を参照しながら、上述した従来の光 磁気ディスクの一例について説明する。

は対物レンズ 2.2 はレーザ光 2.3 はディスク 回転駆動装置である。

以上のように構成された従来の光磁気ディスク について、以下第5回を参照しながらその動作に ついて説明する。

ディスク 冠転型動数型 23 が静止時はスライダー 19 は光磁気ディスクのクラッシュ防止談 16 にファ化カーボン系オイル 17 を介して接触している

ディスク回転駆動製置23が駆動するとスライ グー19はファ化力・ボンズイル17上を滑走 丸、ディスク回転駆動製置23の回転度が上 緑川、スライダー18とクラッシュ防止度 16の 対対直が軽新1m/s以上に達する。 グー18及び観気へッド20はファ化カーボン系 オイル17から停上する。

磁気ヘッド20が浮上後、磁気ヘッド20と対 物レンズ21及びレーザ光22はアクセス駆動系に (図示せず)により、ディスク上の任意の位置に 移動し、レーザ光22で光磁気記録膜14を局所

-7-

的に加熱し、磁気ヘッド20のヘッドコイル(関 示せず)に変調電波を選すことにより、光磁気配 経際14に情報を含き込む。

先祖気ディスクへの情報の記録所生が終了し、 ディスク回転駆動装置 23を停止する場合、フィグー19及び観気へ・ド20は厚上走行から局 走走行に移り、ファ化カーポン系オイル17を間 計算をして惨熱走行し、クラッシュ防止膜10上 開掛ける

## 発明が解決しようとする課題

しかしながら上記のような構成では、 光磁気記 駐膜1 4 の記録再生特性の軽年劣化が部分的に生 じるという課題を有していた。

機多の実験を重ねた結果、この経年宏化はクラッシュ防止膜 I 8 中に今 5 されるアルミナ粉が第 2保護度 I 5 に接触し、第2保護度 I 5 の接触体 分の保護性が宏化し、光磁気記録度 I 4 の酸化が 遊み、この影響により発生していることが判明した。

また、CSS試験を繰り返すとクラッシュ防止 -R-

膜16上のファ化カーボン系オイル17に大気中 を浮遊する圏が付着し、この圏がスライダー19 及び磁気へッド20に両行着し、磁気へッド20 の移上走行が妨げられ、光磁気配験質14へ20 取扱しな彼のが安定せず、情報の書き込みが完全 に行われないという課題も有していた。

さらに、多温状態のCSS試験では、クラッシュ防止膜 1 6 と磁気ヘッド 2 0 との吸着も、非定常的ながら発生するという課題も有していた。

本発明は上記録題に整み、光磁気配縁膜 1 4 の 記録再生特性の経年男化がなく、スライダー 1 0 及び磁気へッド 2 0 への直付着がなく、磁気ヘッ ド 2 0 の光磁気ディスクへの数等もない光磁気デ ィスクを提供するものである。

#### 微胞を解決するための手段

 

### 作用

本発明は上記した構成すなわち乗外箱硬化樹脂 酸を設けることによって、 複合熱硬化性脂肪 度 とはは合発力を浸して、 整備を設けることによって、 整備 のでは、 となり、 た磁気配数の配数再生物性の係半等 化がない光板ダイスクを提供できる。

また、複合熱硬化性樹脂膜中または複合素外線 硬化性樹脂中に含まれる潤滑剤により複合熱硬化 性樹脂膜表面または複合紫外線硬化性樹脂膜表面 と磁気ヘッド、スライダーの動産権係数を転越し て、磁気ヘッドの複合熱硬化性樹脂膜上または複 合業外線硬化性樹脂膜上の滑走を滑らかにしてい な

#### 零集例

以下本発明の一実施例の光磁気ディスクについ で、関而を参照しながら説明する。

第1関は、本発明の第1の実施例における光磁 気ディスクの構成を示す新面関である。第1関に 投いて、1 は基紙 1 3 は Z n S、 Z n S e・S i O = または S i N で得成される第1 保護額(厚 さ 0 n m)、1 4 は T b F e C の 先 世 気 配 数 数 数 数 で i O = または S i N で i B を i O = または S i N で i R 成 i B で i O = または S i N で i R 成 i B で i O = または S i N で i R 成 i B で i

以上のように構成された本発明の第1の実施例 による光磁気ディスクについて、以下第1図を用 いてその動作を説明する。

ディスク回転型動装置23が静止時はスライダ -19は先磁気ディスクの複合無硬化性樹脂膜3

-12-

## に接触している

複合熱硬化性樹脂3ド合有している潤滑剤が複 合性性性脂肪がある表面ににじるか出し、複合数化 も他性性脂肪がある。メリー19の動産 の、3~0、5となる、ディスク回転を熱度便性 の、3~0、5となる、ディスク回転を熱度便性 のが観3上を滑らかに滑走する、スライダの回転が 数度3上を滑らかに滑走する。スライダの回転10と 数位の転離度が上し、スライダー1m/x 以位ではでは、スライダー1m/x 以位にである。ステイダー1m/x 以上に渡すると、スライダー1m/x によってディスク回りになってディスク回りと

世気ヘッド20が昇上級、磁気ヘッド20と対 物レンズ21及びレーザ光22はアクセス配動 (図示せず)により、ディスク上の任意の位置に 移動し、レーザ光22で光磁気記録誤14を誘所 的に加熱し、磁気ヘッド20のヘッドコイル(図 です)に変弱電液を返すことにより、光磁気配 段数14に情報を書き込む。

先磁気ディスクへの情報の記録再生が終了し、 ディスク回転駆動装置 2 3 を停止した場合 スラ イダー 1 9 および磁気ヘッド 2 0 は界上走行から 滑走走行に移り、 複合熱硬化性樹脂度 3 上に静止 する

先祖気已報酬14の記録再生物性の経時変化を 第2回に持く。 第2回は60日80分別日間場下 で、1回グ15分の前合でCSS、記録再生を練 り互した場合の経過時間に対する再生S/Nの変 化を示す。第2回に於いて、日は従来の構成によ も先祖気ダイスクの再生S/Nの変化 人は本 場例に於ける構成による先祖気ディスクの再生S /Nの変化でもあ、第2回から明らかなように従 来側にかられる形とはありれない。

また、複合熱硬化性樹脂度3に合まれる身電防止剤により複合複合物硬化性樹脂度3上への腐め電気帯は低減され、熱硬化性樹脂度3に合まれる砂磨剤によりスライダー19及び超気ヘッド20に付着した歯を排浄する効果があり、磁気ヘッド20による光磁気配盤膜14への磁算印加が安定する。

-14-

な払 本実施例では、複合熱硬化性樹脂膜3に 混入する研磨剤として Al • O • 微粒子を用いため この研磨剤は Zr O 中 Si O • の微粒子としてもよ

この場合、 スライダー 1 9 の材質がM n 2 n フェライトより低硬度のガラスを用いた場合で も、スライダー 1 9 の 表面を傷つけることがないとい

うな顔を有する

また、本実施例では、常外線硬化性能顕真2上 に施力する相面として、研算紙、関係で表別を在 が上別を認入した複合熱硬化性相固度2上に整布する樹脂として、研 質外線硬化樹脂質2上に整布する樹脂として、研 研解製・静電防止料を遅入した複合紫外線 硬化性樹脂質をとしてもよい。

この場合、本実施例の効果と共に、常外施硬化 動の役用によって樹脂の硬化時間を数10秒に 短縮であるという効果を合わせ持っことができる。 さらに、本実施例では、常外施硬化性樹脂費 2 と彼今施硬化性樹脂質2の厚みを5μmとしたが、 樹脂膜3の厚みをHとしたと8、H121μm、 H221μm、H1+H2510μmの範囲であれば、 繊維な効果を製工きる。

そして、本実施例で用いたAleO。酸粒子、ZrO酸粒子やSiO。数粒子やBが数性を 球合熱硬化性樹脂膜3の厚みをH2、各糖粒子の粒 株本Rlとしたと数。

-10-

0. 2 μm ≤ R 1≤ H 2の範囲であれば、同様な効

また、本実施例では複合熱硬化性制度の3に 配 人力を固計剤としてステアリン版 ルスタレートを用いたが、環所別は5のリン版 ミリスチン版 オレイン版 ステアリン酸のいず れか1つ日上の配合すると ノルマルプチルスタレ ートとの配合制でも同様な効果が与られる

果を得ることができる。

そして、本実施例では第2保理膜15上に某外 硬化樹脂度2を性地しておたが、第2保理膜上 に反射膜を設け、この反射膜上に実外駆逐化樹脂 膜2及び研磨熱、磨原熱・静電防止剤を超入した な合験硬化性脂肪度3を塗布した構成に於いても 同種の効果が除られる。

また、本実施例では、光磁気化設長14が第1 保護展13と第2保護房15の間に取けられているが、光磁気記録房14以び反射房を第1保護 13と第2保護房15の間に取けた研究に於いて 6同様な無外護られる。 以下未明の第2の 製施例でかりに関係を動しなから関析され

-17-

第3回は 本祭明の第2の実施例における光磁 気ディスクの構成を示す版面図である。 第1図に 於いて、1は基板 13はZnS、ZnS·e·S iO:またはSiNで構成される第1保護膜(厚さ 80 nm)、 1 4 はTbFeCo光磁気配線膜( 厚さ100nm)、15はZnS、ZnSe・S iO·またはSiNで構成される第2保護表(厚さ 80 nm)、 2は紫外線硬化性樹脂膜 (厚さ5 μ m)、 4 は研磨剤として粒器 0、 5 mmの A 1 \* O ・勘算子 超激剤としてステアリン酸 ノルマルブ チルスタレート、 静電防止剤としてカーポン粒子 を混入した複合熱硬化性樹脂膜 (厚さ5μm)で あり表面に高低差1μmの凹凸処理を施している 19はスライダー、20は磁気ヘッド、21は対 物レンズ 22はレーザ光 23はディスク回転 微動装置である。

以上のように構成された本発明の第2の実施例による光磁気ディスクについて、以下第3図を用いてその動作を批明する。

ディスク回転駆動装置23が静止時はスライダ

-18-

-19は光磁気ディスクの複合熱硬化性樹脂膜( 上に形成された凸面を介して接触している。

複合物硬化性制酸度 4 に合有している関界対 強熱硬化性制酸度 4 とスライグー19 の場合 は 0. 2 ~ 0. 4 となる。ディスク目硬化性 は 2.3 が観光を発展した。ディスク目硬化性 2.3 が配子を発展した。ディスク目の 変配を13 の回転を対した。 変配を13 の回転が上昇し、スライグー19 以上に達 変配でも、の相対。 変配では、13 の回転では、13 の 変配では、13 の回転では、13 の 変配では、13 の回転では、13 の では、13 の回転では、13 の では、13 の回転が上昇した。 なのに対して、13 の では、13 の では、13 の では、13 の では、13 の では、13 の では、13 の では、14 による。 では、15 には、15 には、15

磁気ペッド20が昇上後、磁気ペッド20と対 性関末せずりにより、ディスク上の任意の位置に 移動し、レーザ光22で光磁気配機膜14を別 的に加勢し、磁気ペッド20のペッドコイル(関 大変をである。 で変数を変数を変すことにより、光磁気配 縁膜14に情報を書き込む。

光磁気ディスクへの情報の配録再生が終了し、

ディスク回転駆動装便 2 3 を停止する場合 スライダー 1 8 及び截気ヘッド 2 0 は厚上走行から滑 走走行に移り、複合熱硬化性樹脂膜 4 の凸面上に 身止する。

先級気ディスクは可酸性メディフであるため、 在国国境や多級国境に放置される可能性がある。 未実施例の構成による光磁気ディスクの複合熱度 から多級国境に珍し、光磁気ディスクの複合熱度 が省合熱硬化性振動質 4.上に除触した場合で、 スライダー19と複合熱硬化性振動質 4.足除触しる場合で、 スライダー19と複合熱硬化性振動質 4.0収 零 は お老七ない。

これは、複合熱硬化性樹脂膜4の表面に凹凸処理を施すことにより、接触面積が小さくなり吸着防止に効果的であったことによる。

-20-

なね、本実施例では、複合熱硬化性樹脂膜4の 凹凸基理の高低差を1μmとしたが、凹凸基理の 高低差は、0.1μmSR22μmの範囲であれば同様な効果が握られる。

また、本実施例では、複合熱硬化性樹脂膜4に 混入する研磨剤として AliO - 散粒子を用いたが この研磨剤は2rO 中 SiO + の数粒子としてもよい

この場合、スライダー I 9 の材質がM n Z n フェライトより低硬度のガラスを用いた場合でも、スライダー I 9 の表面を傷つけることがないという物態を有する。

そして 本実施例では、紫外線硬化性樹脂膜/ 上に独布する樹脂として、研磨剤、腐溶剤、静 防止剤を混入した複合熱硬化性樹脂酸(4を用いた が、紫外線硬化樹脂酸(2上に独布する樹脂として 研磨剤、脂溶剤、帯電防止剤を鑑入した紫外線硬 化性樹脂酸(2 でもよい。

この場合 本実施例の効果と共に 樹脂の硬化 時間を短縮できるという効果を合わせ持つことが できる

そして、本実施例で用いたAI ■ 0 ● 数数子 Z 「 0 数数字 や S i 0 2 数数字 等の研磨剤の数径は 複合無硬化性細胞膜 4 の厚みをH2 各研磨散粒子 の数径をR Iとしたとも、

0. 2 μ m ≤ R 1 ≤ H 2の範囲であれば、同様な効

果を得ることができる

. . ,

以下本発明の第3の実施例について図面を参照 しながら期間する。

据4回は、本発明の第3の実施例における先継 気ずィスク及び光観気ディスクカートリッツの構 成を示す新面別である。第4回に於いて、1は基 板 13は2 n S、2 n S e・Si O s またはSi N 14は T b F e C o 光磁気配線 (厚さ 80 n m)、1 4は T b F e C o 光磁気配線 (厚さ 10 0 n m)、 15は Z n S、2 n S e・Si O s またはSi N 構成される第2 保護 (厚さ 80 n m)、2は 常規を観視を検索 (厚さ 8 n m)、2は 常知のの人100 放松 7.00 放松 7.00 放松 7.00 成松 7.00 レ としてステアリン魚 ノルマルブチルスシレート 申取助止対としてカーボン数子を混入した飲合数 使化性樹脂酸 (厚さ5µm) である。19はスラ イダー、20は観気ヘッド、21は対勢レンズ 22はレーザ光、23はディスク回転駆動装置 24は光観気ディスクカートリッス、25はレー コン等の不満れて収慮されたライナーである。

以上のように構成された本発明の第3の実施例 による光磁気ディスクについて、以下第4回を用 いてその動作を説明する。

ディスク回転駆動装置23が静止時はスライダー19は光磁気ディスクの複合熱硬化性樹脂膜3 上に特触している。

複合熱硬化性樹脂質3 に合有している器牌別が 飲合熱硬化性樹脂質3 の表面ににじめ出し、 彼合 熱硬化性樹脂質3 とスライダー1 0 の物厚維係数 は 0. 3 ~ 0. 5 となる、ディスク部を駆動装理 は 2. 3 が転動するとスライダー1 9 は複合機能硬化性 樹脂質3 上を得らかに帰走する、ディスク回転駆動 物装置2 3 の回転適度が上昇し、スライダー1 1 9 を資金機能性機能関数3 0 4 3 対震が体験5 1 m /

-23-

s以上に連すると、スライダー 1 9 及び磁気ペッド2 0 は歳合熱硬化性樹脂膜 3 1 から序上す & 磁気ペッド2 0 が浮上機、磁気ペッド2 0 と対物 レンズ2 1 及びレーザ光 2 2 はアクセス製動系 (図示せず)により、ディスク上の任意の位置に 移動 し、レーザ先 2 2 で光磁気配接膜 1 4 本局系的に加熱し、磁気ペッド2 0 のペッドコイル (図の加熱し、磁気ペッド2 0 のペッドコイル (図

示せず)に変異電流を返すことにより、 光磁気記

辞庫14に情報を書き込む

光磁気ディスクへの情報の記録再生が終了し ディスク回転駆動装置23を停止する場合、磁気 ヘッド20は停上走行から得走走行に移り、複合 熱硬化性樹脂膜3上に静止する。

スライダー 1 9 が複合熱硬化性樹脂膜 3 上を寿 走走行する際に、複合熱硬化性樹脂膜 3 上に存在 する初干の腐化、複合熱硬化性樹脂膜 3 上に存在 5 研房剤によりスライダー 1 9 中職気 ペッド2 0 から削り落とされた層は、ライナー 2 5 の輪離間 に入り、複合熱硬化性樹脂膜 3 ヤスライダー 1 万日 短気ペッド2 0 に再付参することがなく、4 7 万日 以上のCSS試験に対しても、 スライダー 1.9 に 麼付着はなく、磁気ヘッド 2.0 は安定した浮上走 行を続けることができる。

以上のように本実施例によれば 蒸板1上に第 1保護膜13、光磁気記録層14及び第2保護膜 15を順次形成し、 第2保護的15上に紫外藤原 化苯酚醇 2. 雪外捣硬化件排除膜 2 上后。 研磨器 として粒径 0. 5 µmのA1 \* O \* 微粒子 間滑剤 としてステアリン酸 ノルマルブチルスタレート 及び静電防止剤としてカーボン粒子を混入した複 合熱硬化性樹脂膜3を設け、光磁気ディスクカー トリッジ24の複合熱硬化性樹脂膜3に面する内 壁にライナー25を設置することにより、 複合熱 硬化性樹脂醇3やスライダー19、 磁気ヘッド2 0に付着した塵が再付着することを防止し、磁気 ヘッド20の安定した界上走行を行うことができ 光磁気記録膜14への磁界印加を確実に行うこと がであ、記録再生の信頼性が高い光磁気ディスク を提供することができる。

なね 本実施例では 複合無硬化性樹脂膜3に

-26-

、入する研磨剤としてAleOe数粒子を用いたが この研磨剤はZrOやSiOeの数粒子としてもよ

この場合、スライダー19の材質がMn2nフェライトより低硬度のガラスを用いた場合でも、スライダー19の表面を傷つけることがないという物料を有する。

この場合、本実施例の効果と共に、常外線樹脂 の提用で樹脂の硬化時間を数10秒短縮であ、低 コスト光磁気ディスクを作製することができると いる効果を合わせ替つことができる。

ちらに、本実施例では、景外線硬化性樹脂膜 2 と複合熱硬化性樹脂膜 3 の厚みを 5 μmとしたが、 紫外線硬化性樹脂膜 2 の厚みを H L 複合熱硬化性 樹脂膜3の厚みをH2としたとき、H1≥1μm、 H2≥1μm、H1+H2≤10μmの範囲であれば、 耐煙な効果を実現できる。

そして、本実施例で用いた A 1 \* O \* 敬粒子 Z r O 敬粒子 や S i O \* 敬粒子等の研磨剤の粒径は なる動便化性樹脂酸 B の 厚 み を H 2、 各 敬粒子の粒 な A P I L L L L L L L L L

 2 μm ≤ R I ≤ H 2の範囲であれば、同様な効 思を得ることができる。

また 本実施例では複合熱硬化性樹脂膜3 に足 する関係材としてステアリン酸 ノルマルブチ ルスタレ・尼用いたが 関係剤はラウリン酸 ミリステン酸 オレイン酸 ステアリン酸のいず れか1つ以上の組合せた ノルマルブチルスタレ トトとの混合剤でも同様な効果が得られる

発明の効果

以上のように本発明は、基板上に第1保護機 光磁気配録層及び第2保護膜を順次形成し、第2 保護膜上に常外線硬化性樹脂膜を形成し、前配素 外線硬化性樹脂膜上に、研磨料、潤滑利、及び参

-28

重防止剤を捉入した複合熱硬化性樹脂膜 または 研磨剤 超潜剤 及び静電防止剤を混入した複合 世外論硬化性樹脂醇を設けることにより、 光磁気 ディスク停止時に、ディスク面と磁気ヘッド ス ライダー面が吸着しないこと、 光磁気ディスクの 回転始勤及び停止時の磁気ヘッドが光磁気ディス クの米森気影袋祭を破壊しないことの舞蹈が解決 すると共に さらに光磁気ディスクカートリッジ の内壁にライナーを設置することにより、 復合熱 硬化性樹頭脂及び複合紫外線硬化性樹脂膜中の研 聯致子が第2保護 誰に直接接触しないこととなり、 光磁気記録膜の記録再生特性の経時劣化がなく、 複合熱硬化性樹脂膜または複合繁外線硬化性樹脂 良 スライダー、磁気ヘッドに付着した鹿が再付 着することを防止し、磁気ヘッドの浮上を妨げる 歯が磁気ヘッドのスライダー面に付着しないので 安定した浮上走行を行うことができ、 光磁気記録 腰) 4 への磁界印加を確実に行え、 記録再生の信 種性が高い光磁気ディスクを提供することができ

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、本発明の第1 の実施 関 2 図は 本発明を示する先級 2 図 2 図 2 のの 3 回 2 図 2 のの 4 発明を示する 4 発明 5 配 4 発明 5 配 4 発明 5 配 4 発明 5 配 4 光明 5 元 4 元 7 の 3 図 2 ク 9 所 7 2 の 5 図 3 図 2 ク 9 所 7 2 の 5 図 5 元 4 図 5 元 4 図 5 元 7 2 9 所 7 2 9 页 2 9 页 2 9 页 2 9 页 2 9 页 2 9 页 2 9 页 2 9 页 3 0 9 2 9 3 0 9 2 9 3 0 9 2 9 3 0 9 2 9 3 0 9 3

代理人の氏名 弁理士 栗野薫孝 ほか1名

-31-

. . . . . .

22 --- レーザ九 23 --- ディスク回転駆動表置

第 1 図



